# 科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年6月9日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2008~2009 課題番号:20760486 研究課題名(和文) 溶融塩を媒体とした Zr と AI および Hf と AI の同時電析法の確立 研究課題名(英文) Formation of Synchronous Electrodeposition of AI-Zr and AI-Hf from molten salt 研究代表者 福本倫久(FUKUMOTO MICHIHISA) 秋田大学・工学資源学部・材料工学専攻・講師 研究者番号:20343064

研究成果の概要(和文):

Al と Zr および Al と Hf の同時電析により金属 Ni 上に Zr または Hf を含む Ni アルミナイ ド層の形成を試み,この層で被覆された Ni の耐サイクル酸化性を調べた.得られた結果は以 下のとおりである.

(1) NaCl-KCl に 3.5 mol%の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol%の ZrF<sub>4</sub>を添加した浴で Al と Zr の同時電析を 試みると,基板 Ni 側から Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>, NiAl<sub>3</sub> の順に構成される電析層が生成し,表面層の NiAl<sub>3</sub> 中にのみ ZrAl<sub>3</sub>粒子が均一に生成していた.一方,NaCl-KCl に 3.5 mol%の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol% の HfF<sub>4</sub>を添加した浴で Al と Hf の同時電析を試みると,基板 Ni 側から Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>, NiAl<sub>3</sub>の順に 構成される電析層が生成し,表面層の NiAl<sub>3</sub> 中にのみ HfAl<sub>3</sub>粒子が均一に生成していた

(2) NaCl-KCl に 3.5 mol%の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol%の ZrF<sub>4</sub> を添加した溶融塩中で-1.5~-1.8 V で Zr と Al の同時電析を行った試料は、1423 K のサイクル酸化試験において、ほとんど質量変化 を示さず、極めて高い耐サイクル酸化性を示した. さらに、NaCl-KCl に 3.5 mol%の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol%の HfF<sub>4</sub> を添加した溶融塩中で-1.6~-1.8 V で Hf と Al の同時電析を行った試料においても、1423 K のサイクル酸化試験において、ほとんど質量変化を示さず、極めて高い耐サイクル酸化性を示した.

(3) きわめて高い耐サイクル酸化性を示した,試料では ZrO<sub>2</sub>および HfO<sub>2</sub>は楔状に下地金属に入り込んでおり,下地との密着性の高いスケール形態となった.

研究成果の概要(英文):

A Ni aluminide layer containing Zr and Hf was formed on a Ni specimen by the synchronous electrodeposition of Al-Zr and Al-Hf using a molten-salt bath. An electrodeposited layer consisting of  $Ni_2Al_3$  and  $NiAl_3$  layers, for which the ZrAl<sub>3</sub> particles were formed on the surface region, was formed, when the simultaneous electrodeposition of Al and Zr was carried out using the molten NaCl-KCl containing 3.5 mol% AlF<sub>3</sub> and 0.05 mol% ZrF<sub>4</sub>. An electrodeposited layer consisting of Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub> and NiAl<sub>3</sub> layers, for which the HfAl<sub>3</sub> particles were formed on the surface region, was formed, when the simultaneous electrodeposition of Al and Hf was carried out using the molten NaCl-KCl containing 3.5 mol% AlF<sub>3</sub> and 0.05 mol% HfF<sub>4</sub>. The cyclic-oxidation resistance of the Ni specimens covered by the Ni aluminide layer containing the ZrAl<sub>3</sub> and HfAl<sub>3</sub> particles was evaluated in air at 1423 K. The sample covered with the Ni aluminide containing the  $ZrAl_3$  and  $HfAl_3$  particles, which was formed using the melt containing 3.5 mol%AlF<sub>3</sub>-0.05 mol%HfF<sub>4</sub> and 3.5 mol%AlF<sub>3</sub>-0.05 mol%HfF4, showed a high cyclic-oxidation resistance. On this sample after the oxidation test, an adhesive scale having a spiked shape, which consisted of  $Al_2O_3$  as the outer layer and ZrO<sub>2</sub> or HfO<sub>2</sub> as the inner layer, was formed.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
20 年度	2, 100, 000	630,000	2, 730, 000
21 年度	1, 100, 000	330,000	1, 430, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 200, 000	960, 000	4, 160, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:材料工学・材料加工・処理

 $\neq - \neg - ec{k}$ : synchronous electrodeposition, molten salt, hafnium, zirconium, aluminum, cyclic oxidation, nickel aluminide, coating

#### 1. 研究開始当初の背景

これまで Al の溶融塩電析法により各種金属 材料の耐酸化性を最善してきた. 例えば, 基 板をNiとしてAlを溶融塩から電析すること によって基板 Ni 表面には Al 濃度の高い Ni アルミナイドが生成しコーティングされ、耐 酸化性は著しく改善した. しかしながら, Ni アルミナイドをコーティングした Ni 試料に 加熱・冷却の熱サイクルを与えると Ni アル ミナイド表面に生成した酸化物、すなわち Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>と基板 Ni との熱膨張係数の違いにより Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>がはく離し、耐サイクル酸化性に乏し いことが明らかになった. Ni アルミナイド上 に生成する Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>のはく離を抑制するために Ni 上に Al の電析とともに La, Zr および Hf などを電析することによって耐サイクル酸 化性の改善を試みた.その結果,溶融塩を媒 体とした電析法により Zr または Hf を電析し, Ni めっきを施し, 最後に溶融塩を媒体とした 電析法により Al を電析することによって, Zr またはHf を少量含むNi アルミナイドが形 成され、この試料の耐サイクル酸化性が改善 されることが明らかとなった.酸化後の試料 の断面を観察すると外部スケールとして Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が生成し、内部酸化物として ZrO<sub>2</sub>また は HfO<sub>2</sub> が生成して Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の外部スケールが key in effect により下地金属との密着性を高 くしていることが認められた.しかしながら, この手法は、Zr または Hf を電析した後に Al の電析を行うため、溶融塩電析を二回行って いる.

#### 2. 研究の目的

本研究では、コーティングプロセスの簡略 化を目的に、溶融塩電析を1プロセスでAl と Zr またはAl と Hf の電析できる同時電析 法の可能性を検討することにした.本研究で は、Ni を基材として、NaCl-KCl ベース浴に AlF<sub>3</sub>とZrF<sub>4</sub>またはHfF<sub>4</sub>を添加してAlとZr またはAl と Hf の同時電析を行うことでZr またはHfを含むNiアルミナイドのコーティ ングを試みた.Al とZr またはAl と Hf の同 時電析を施した試料については、耐サイクル 酸化性を1423 K の大気中で評価した.

研究の方法

カソード基板試料には厚さ 1 mm の金属 Ni 板を約10 mm×10 mm の面積に切断した ものを使用した. 試料表面はエメリー紙 800 番まで研磨した後,アセトン中で超音波洗浄 することにより調整した.Ni 試料の上端部に をつないだものを試料極とした.この場合, 白金線が溶融塩と接する部分に被覆材の被 覆は行わなかった.また,Ni 試料にも被覆材 を被覆せず、試料全体が溶融塩と接するよう にした.対極のアノード電極には、直径φ6 mm,長さ約50mmの黒鉛棒を使用した.電 解浴には, Al と Zr の同時電析では 3.5 mol% の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol%の ZrF<sub>4</sub> を添加した等モ ル組成のNaCl-KCl混合塩を使用した.一方, Al と Hf の同時電析は 3.5 mol%の AlF<sub>3</sub> と 0.05 mol%の HfF<sub>4</sub> を用いて電析を行った. NaCl, KCl, AlF<sub>3</sub>, ZrF<sub>4</sub>および HfF<sub>4</sub>には市

販の特級試薬を使用し, NaCl および KCl に ついては混合する前に 543 K で 86.4 ks の真 空乾燥処理を行った.

セル容器には内径 \$ 35 mm, 高さ 158 mm のアルミナるつぼを使用した. このセルをさ らに外径 φ 63 mm, 高さ 300 mm の石英製の 管に入れ,縦型電気炉中に設置した. 照合電 極,熱電対用保護管を設置したセル容器中に 混合塩を入れ,これを昇温した.塩が溶融し, 浴温度が 1023 K に達した後,実験直前に基 板の試料極ならびに対極を浴中に浸漬した. 電気化学測定に際しては,混合塩の昇温前に, 高純度 Ar ガスをセル中に導入し、セル中を Ar 雰囲気にした. 混合塩の昇温中ならびに電 析実験中にはArガスを流速 3.3×10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup>·s<sup>-1</sup> でセル中に流し込んだ. 照合電極には、外径 φ6mm,長さ500mmのムライト管((株) ニッカトー, NC 保護管)の中に NaCl-KCl-AgCl(45:45:10 mol%)混合塩を 入れ, この中に Ag 線を浸漬したものを使用 した.

Al と Zr および Al と Hf の同時電析は-1.5 ~-1.8 V で行い, さらに時間は 1.2 ks とした. 電析実験後,電解浴から試料を取り出し, 試料表面に付着した塩を水洗いにより除去 した後,試料表面,断面を走査型電子顕微鏡 (SEM)ならびに電子線プローブマイクロア ナライザー(EPMA)により観察,分析した. さらに電析物の同定を,X線回折法により行 った.X線源には CuKa線を使用した.

電析処理後の試料の耐サイクル酸化性を 評価するため、電析処理した Ni 試料と未処 理の Ni 試料について大気中、1423 K で1サ イクル、3.6 ks のサイクル酸化試験を行った.

4. 研究成果

## 3.1 コーティング層の形態および組成

Fig.1 に NaCl-KCl-3.5 mol%AlF<sub>3</sub>-0.05 mol%ZrF<sub>4</sub>溶融塩中でZrとAlの同時電析を行ったときの試料断面を示す.これより,全ての電位において基板 Ni 側から Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>, NiAl<sub>3</sub>の順に生成し, NiAl<sub>3</sub>中にZrAl<sub>3</sub>が生成した.なお、ノジュール状に部分的に電着し



Fig.1 Cross-sectional micrograph of Ni specimen with Al and Zr deposits in the NaCl-KCl containing 3.5 mol%AlF\_3 and 0.05 mol%ZrF\_4.

ていることがわかる.

 一方, Fig,2 に NaCl-KCl-3.5 mol%AlF<sub>3</sub>-0.05 mol%HfF<sub>4</sub>溶融塩中でHfと Al の同時電析を行ったときの試料断面の SEM 写真を示す.これより,-1.5 Vでは基 板表面に Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>が生成しているが,-1.6~-1.8 Vと電位を低くすると Ni<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>, NiAl<sub>3</sub>の順に 生成し, NiAl<sub>3</sub>中に HfAl<sub>3</sub>が生成した.なお, HfAl<sub>3</sub>は均一に分散して電着していたして.



## 3.2 コーティング試料の耐サイクル酸化性

Fig.2 Cross-sectional micrograph of Ni specimen with AI and Hf deposits in the NaCl-KCl containing 3.5 mol%AIF\_3 and 0.05 mol%HfF\_4.

Fig.3にAlとZrの同時電析処理を施した 試料の1423 K,大気中におけるサイクル酸 化試験の結果を示す.比較のために未処理材 および Al のみの電析処理を施した試料の結 果についても示す.未処理試料では,時間の 経過とともに酸化増量が大きく増加した.ま た,Al のみの処理では,30 サイクル付近か ら徐々に酸化増量が減少した.一方,Al と Zr の同時電析を施した試料では酸化増量の 大きな変化は観察されなかった.



Fig.4にAlとHfの同時電析処理を施した 試料の1423 K,大気中におけるサイクル酸 化試験の結果を示す.-1.5 VではAlのみの 電析処理よりも酸化増量は小さいが,サイク ル数の増加に従い,徐々に酸化増量が増加す る.一方,-1.6~-1.8 Vでは酸化増量に大き な変化は観察されなかった.





Fig.5 に、Al と Zr の同時電析を施した試 料のサイクル酸化後の断面組織を示す. すべ ての試料において薄い Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>皮膜が生成して いることがわかる. さらに、 $-1.6 \sim -1.8$  V で は Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>皮膜中に少量の ZrO<sub>2</sub>が観察された. この ZrO<sub>2</sub> により耐サイクル酸化性が完全さ れたと考えられる.



Fig5Cross-sectoral micrographs of Napsedments with Al-2r deposition the NaCl+Clmeticontaining 35 molt/AlFs-0.05 molt24r.at(a).15 V (b):17 V and (b):18 V after cyclic outation lest of 100 cycles at 1428 V nail. Fig.6 に, Al と Hf の同時電析を施した試 料のサイクル酸化後の試料断面を示す. これ より, -1.5 V では厚い NiO が生成しているた め耐サイクル酸化性は悪いと考えられる. 一 方, -1.6~-1.8 V では薄い Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 皮膜が生成 し, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 皮膜中には HfO<sub>2</sub> が生成していた. この HfO<sub>2</sub> により Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の剥離が抑制された と考える.



Fig.6 Cross-sectional micrographs of Ni specimens with AI-Hf deposits in the NaCI-KCI melt containing 3.5 mol%AIF3 at (a) -1.5 V, (b) -1.6 V, (c) -1.7 V and (d) -1.8 V after cyclic oxidation test of 100 cycles at 1423 K in air.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件) <u>Michihisa Fukumoto</u>, Toru Ono, Takeshi Meguro, Motoi Hara and Toshio Narita,

Formation of Ni Aluminide Containing Hf by Synchronous Electrodeposition of Al and Hf and Cyclic-oxidation Resistance

Mater. Trans., 2010, Vol.51, No.4 , pp.720-726.

〔学会発表〕(計1件)

Tsuyoshi Yokota, <u>Michihisa Fukumoto</u> and Motoi Hara,

Formation of Ni-Aluminide Coating Containing Zr by Synchronous Electrodeposition of Al and Zr and Cyclic-Oxidation Resistance,

The Sixth International Conference on Materials Engineering for Resources, Akita, Japan, 2009. 10, p.452-455.

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕○出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権類利者: 番願 手: 国内外の別:

○取得状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:

〔その他〕
 ホームページ等
 6.研究組織

 (1)研究代表者 福本 倫久
 (FUKUMOTO MICHIHISA)
 秋田大学・工学資源学部・材料工学専攻・
 講師
 研究者番号: 20343064
 (2)研究分担者

(

)

研究者番号:

(3)連携研究者

( )

研究者番号: